

# بررسی اثر پارامترهای مختلف در کیفیت پوشش آندایز سخت آلومینیوم

عبدالله افشار

استادیار دانشکده متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف

## چکیده:

در فرآیند آندایزینگ سخت، پوششهای اکسید آندی سخت و ضخیمی بدست می آید که آنها را در کاربردهائی نظیر پیستونها، سیلندرها و چرخ دنده ها و... مناسب می سازد. بدون این پوششها، آلومینیوم نمی تواند در این کاربردها مورد استفاده قرار گیرد. عواملی نظیر دانسیته جریان، غلظت اسید سولفوریک، درجه حرارت و زمان آندایزینگ بر روی کیفیت پوششهای اکسید آندی سخت اثر می گذارند، که در این مقاله سعی شده است تغییرات آنها مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج نشان می دهند که افزایش دانسیته جریان و زمان آندایزینگ و کاهش درجه حرارت موجب افزایش ضخامت پوشش های آندی سخت می گردد. از طرف دیگر افزایش بیش از حد دانسیته جریان و زمان آندایزینگ و درجه حرارت موجب کاهش مقاومت سایشی و سختی این پوششها می شود. با وجود این سختی و مقاومت سایشی، این پوششها بسیار بالاتر از پوششهای ایجاد شده در آندایزینگ معمولی می باشد. همچنین نتایج حاصل نشان می دهند که ضخامت پوششها در غلظت اسید سولفوریک  $200 \text{ g/l}$  کمترین و مقاومت سایشی و سختی در محدوده غلظت  $250 \text{ g/l}$  -  $200 \text{ g/l}$  بالاترین مقدار را دارد.

## The Effect of Various Parameters on Quality of Hard Anodized Aluminium

A. Afshar

Assistant Professor

Metalurgical Eng. Dept. Sharif Univ. of Tech.

### ABSTRACT:

*In hard anodizing process, thick and hard anodic oxide layer can be obtained, suitable for pistons, cylinders and gears, etc... Aluminium does not suit for above uses, without anodizing.*

*Parameters such as current density, acid concentration, solution temperature and anodizing period affects the quality of anodic oxide. These are considered in this work.*

*The results reveal the increase in current density, anodizing time and temperature decrease, leads to an increase in the thickness of hard anodic film. On the other hand further increase of current density, anodizing time and temperature results in decreasing wear resistance and hardness of the coating.*

*However, Hardness and wear resistance of these coatings are better than the normal anodic films. Also from the results it is evident that the coating thickness in electrolyte containing  $200 \text{ g H}_2\text{SO}_4$  is minimum while the wear resistance and hardness in solution of  $200\text{-}250 \text{ g H}_2\text{SO}_4$  is maximum.*

### مقدمه

در فرآیند آندایزینگ سخت، فیلمهای سخت و فشرده ای ایجاد می شود. بدین ترتیب آلومینیوم را با وجود این

پوششها می توان در کاربردهائی که نیاز به سختی و مقاومت سایشی بالا دارد مورد استفاده قرار داد. روشها و فرآیندهای مختلفی برای آندایزینگ سخت وجود دارد [۱]. برای ایجاد این پوششها می توان از جریان مستقیم یا همراه با جریان

متناوب و یا پالسی استفاده نمود [۲ و ۳]. مهمترین مشخصه پوششهای آندی سخت، سختی و مقاومت سایشی بالای آنهاست به طوری که مقاومت سایشی آنها می تواند معادل یا بهتر از پوشش کرم سخت یا فولاد ابزار باشد. [۴ و ۵].

برای ایجاد پوششهای آندی سخت می توان دانسیته جریان را افزایش و درجه حرارت را کاهش داد، همچنین غلظت اسید سولفوریک و زمان آندایزینگ را مناسب نمود. در این مقاله اثر این عوامل که در حقیقت در محدوده شرایط آندایزینگ سخت هستند، بر روی کیفیت پوششهای آندی بررسی خواهد شد.

## روش آزمایش

نمونه های مورد آزمایش از آلومینیوم ۱۱۰۰ که ترکیب شیمیائی آن دارای حداقل ۹۹ درصد آلومینیوم است انتخاب گردیده اند. ابعاد نمونه ها ۲×۵×۴۰ میلی متر می باشد. جهت برقراری اتصال الکتریکی، یک گوشه نمونه ها سوراخ شده و سپس مفتولهای آلومینیومی از آنها عبور داده و به نمونه ها متصل گردیده اند. جهت پولیش سطوح نمونه ها از کاغذ سمباده شماره ۱۰۰ استفاده گردیده است. نمونه ها در محلول سود ۵ درصد در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۷۵ ثانیه چربی گیری و سپس در آب مقطر شستشو داده شده اند. مجموع تجهیزات آندایزینگ شامل: دستگاه سرد کننده، رکتیفایر، همزن مکانیکی و وان آبکاری فولاد ضد زنگ ۳۱۶ می باشد. جهت آندایزینگ سخت، از محلول اسید سولفوریک با غلظتهای ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ گرم بر لیتر در درجه حرارت های ۱۰، ۰، -۱۰ و ۱۰ درجه سانتیگراد استفاده گردیده است. زمان آندایزینگ ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۸۰ دقیقه و دانسیته جریان ۲، ۳، ۴، ۳/۵، ۴ و ۴/۵ آمپر بر دسی متر مربع انتخاب گردیده است. پس از انجام آندایزینگ سخت، نمونه ها با آب مقطر شستشو داده شده و سپس خشک گردیده اند. ضخامت پوششهای اکسید آندی توسط دستگاه پرماسکوپ و سختی آنها توسط میکروسختی سنج تحت نیروی ۱۰۰ گرم صورت گرفته است. مقاومت سایشی پوششهای ایجاد شده بر اساس سایش فلز به فلز اندازه گیری شده است. برای هر نمونه سه آزمایش سایش انجام شده که متوسط آنها محاسبه گردیده است.

## نتایج

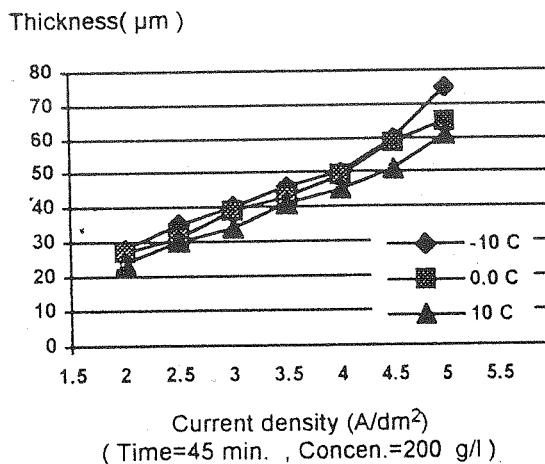
کیفیت پوششهای آندی سخت از نقطه نظر ضخامت، سختی و مقاومت سایشی مورد بررسی قرار گرفته اند.

## الف - ضخامت

تغییرات ضخامت پوششهای اکسید آندی سخت با دانسیته جریان و زمان آندایزینگ به ترتیب در جدول (۱ و ۲) و شکل های (۱ و ۲) نشان داده شده است. همانطوری که مشاهده می شود، با افزایش دانسیته جریان و زمان آندایزینگ، ضخامت نیز افزایش می یابد. همچنین افزایش درجه حرارت سبب کاهش ضخامت گردیده است. همانگونه که ملاحظه می شود، ضخامت پوشش در محلول اسید سولفوریک ۲۰۰ گرم بر لیتر کمتر از سایر غلظتها می باشد.

جدول (۱) اثر دانسیته جریان در ضخامت پوششهای آندی سخت در درجه حرارت های مختلف (دقیقه = ۴۵، غلظت اسید سولفوریک = ۲۰۰ g/l)

درجه حرارت (°C)	ضخامت (M)			دانسیته جریان (A/dm <sup>2</sup> )
	۱۰	۰	-۱۰	
۲۴	۲۷	۲۸	۲۸	۲
۳۰	۳۱	۳۵	۳۵	۲/۵
۳۴	۳۹	۴۰	۴۰	۳
۴۱	۴۳	۴۶	۴۶	۳/۵
۴۵	۴۹	۵۰	۵۰	۴
۵۱	۵۹	۶۰	۶۰	۴/۵
۶۱	۶۵	۷۵	۷۵	۵



شکل (۱) اثر دانسیته جریان در ضخامت پوششهای آندی سخت در درجه حرارت های مختلف

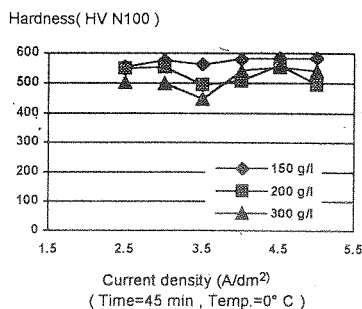
دانسیتة جریان و زمان آندایزینگ مختلف در جداول (۳ و ۴) و شکلهای (۴ و ۵) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌گردد، سختی با افزایش دانسیته جریان، افزایش می‌یابد. درحالی که افزایش غلظت اسید سولفوریک و درجه حرارت سبب کاهش نسبتاً کم سختی می‌گردد.

### ج - سایش

جداول (۵ و ۶) تغییرات حجم سایش پوششهای آندی سخت را با غلظت و دانسیته جریان نشان می‌دهد. منحنیهای این تغییرات به ترتیب در شکلهای (۶ و ۷) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود افزایش درجه حرارت و زمان آندایزینگ، موجب افزایش میزان سایش گردیده است. افزایش بیش از حد دانسیته جریان، سبب کاهش مقاومت سایشی می‌گردد. بهترین مقاومت سایشی در غلظتهای اسید سولفوریک ۲۰۰-۲۵۰ g/l است.

جدول (۳) اثر دانسیته جریان در سختی پوششهای آندی سخت در غلظتهای مختلف اسید سولفوریک.  
( $T = 0^{\circ}C$  ,  $t = 45$  دقیقه)

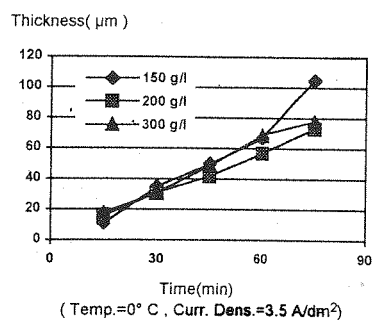
غلظت اسیدسولفوریک (g/l)			دانسیته جریان (A/dm <sup>2</sup> )
۳۰۰	۲۰۰	۱۵۰	
۵۰۲	۵۴۹	۵۵۴	۲/۵
۵۰۰/۵	۵۵۴	۵۷۶/۶	۳
۴۸۸	۴۹۴/۵	۵۶۱/۲	۳/۵
۵۴۲	۵۰۹/۴	۵۸۱/۷	۴
۵۵۴	۵۶۰	۵۲/۳	۴/۵
۵۴۰	۴۹۵/۵	۵۸۳	۵



شکل (۴) اثر دانسیته جریان در سختی پوششهای آندی سخت در غلظتهای مختلف اسید سولفوریک.

جدول (۲) اثر زمان آندایزینگ در ضخامت پوششهای آندی سخت در غلظتهای مختلف اسید سولفوریک  
( $I = 3/5$  A/dm<sup>2</sup> ,  $T = 5^{\circ}C$ )

غلظت اسیدسولفوریک (g/l)			زمان آندایزینگ (min)
۳۰۰	۲۰۰	۱۵۰	
۱۸	۱۶	۱۱	۱۵
۳۱	۳۱	۳۵	۳۰
۴۹	۴۲	۵۰	۴۵
۶۹	۵۷	۶۷	۶۰
۷۸	۷۳	۱۰۵	۸۰



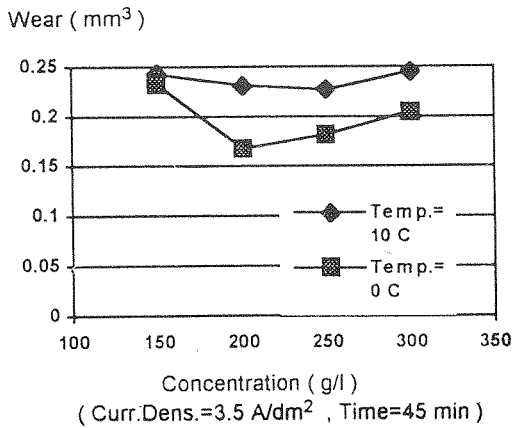
شکل (۲) اثر زمان آندایزینگ در ضخامت پوششهای آندی سخت در غلظتهای مختلف

شکل (۳) مقطع میکروسکوپی پوشش آندی سخت بدست آمده در شرایط: دانسیته جریان ۳/۵ آمپر بر دسیمتر مربع، غلظت اسید سولفوریک، ۲۰۰ g/l، دما صفر درجه سانتیگراد و زمان ۱۵ دقیقه را نشان می‌دهد.



شکل (۳) مقطع میکروسکوپی پوشش آندی سخت ب - سختی

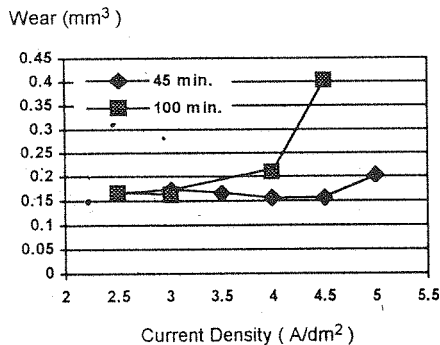
تغییرات سختی پوششهای اکسید آندی بدست آمده در



شکل (۶) تغییرات مقاومت سایشی پوششهای آندی سخت با غلظت اسید سولفوریک در درجه حرارت های مختلف

جدول (۶) اثر دانسیته جریان در مقاومت سایشی پوششهای آندی سخت در زمانهای مختلف (غلظت اسید سولفوریک: ۲۰۰ g/l, T=0°C)

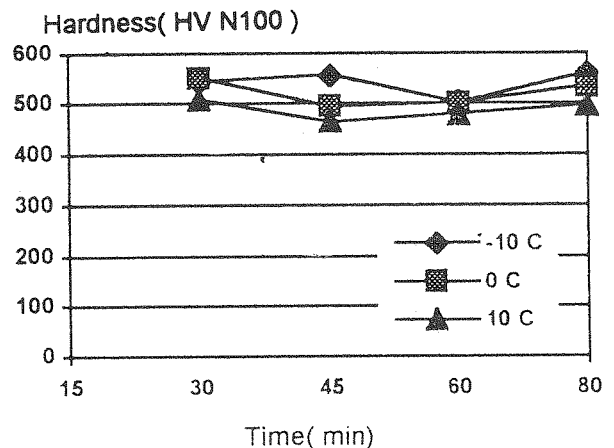
زمان آندایزینگ (min)		دانسیته جریان (A/dm <sup>2</sup> )
حجم سایش (mm <sup>3</sup> )		
۱۰۰	۴۵	۲/۵
۰/۱۶۷۰	۰/۱۶۶۳	۳
۰/۱۶۲۷	۰/۱۷۳۴	۳/۵
—	۰/۱۶۷۴	۴
۰/۲۱۱۷	۰/۱۵۵۱	۴/۵
۰/۴۰۱۷	۰/۱۵۷۲	۵
—	۰/۲۰۲۴	



شکل (۷) تغییرات مقاومت سایشی پوششهای آندی سخت با دانسیته جریان در زمانهای آندایزینگ مختلف.

جدول (۴) اثر زمان آندایزینگ در سختی پوششهای آندی در درجه حرارت های مختلف غلظت اسید سولفوریک: (I = ۳/۵ A/dm<sup>2</sup>, ۲۰۰ g/l)

درجه حرارت (°C)			زمان آندایزینگ (min)
سختی (VHN)			
۱۰	۰	-۱۰	۳۰
۵۰۸	۵۴۹/۵	۵۴۴	۴۵
۴۶۴	۴۹۴/۵	۵۵۶	۶۰
۴۸۰	۵۰۱	۵۰۲	۸۰
۴۹۶/۵	۵۳۵	۵۶۰	



شکل (۵) اثر زمان آندایزینگ بر سختی پوششهای آندی سخت در درجه حرارت های مختلف (Conc.=200 g/l, Curr.Dens.=3.5 A/dm<sup>2</sup>)

جدول (۵) اثر غلظت اسید سولفوریک در میزان سایش پوششهای آندی در درجه حرارت های مختلف (I = ۳/۵ A/dm<sup>2</sup>, t=۴۵ دقیقه)

درجه حرارت (°C)		غلظت اسید سولفوریک (g/l)
حجم سایش (mm <sup>3</sup> )		
۱۰	۰	۱۵۰
۰/۲۴۲۷	۰/۲۳۳۱	۲۰۰
۰/۲۳۱۱	۰/۱۶۷۴	۲۵۰
۰/۲۲۷۲	۰/۱۸۱۹	۲۰۰
۰/۲۴۵۰	۰/۲۰۵۰	

هستند و دیده می شود که افزایش درجه حرارت، موجب کاهش سختی پوششهای آندی گشته است.

بیشترین سختی در غلظت اسید سولفوریک  $150 \text{ g/l}$  بدست آمده که با افزایش غلظت اسید سولفوریک سختی پوششهای آندی نیز کاهش پیدا کرده است. در بیشتر تحقیقات انجام گرفته نیز بهترین نتایج از نظر سختی در غلظت  $150-200 \text{ g/l}$  بدست آمده است [۷].

### منابع

- [1] S. Wernick, R. Pinner and P.G. Sheasby, "The Surface Treatment and Finishing of Aluminium and its Alloys" Finishing Publication Ltd, Teddington, Middlessex, England 1971.
- [2] I.C. Colombini, Elca, "Anodizing with pulse current Finishing", 1991.
- [3] V.L. Narashimhan, S. Vincent and D. Kanagarag, "The Influence of Super imposing varying of pulse current over Direct current on the Hard Anodizing of Aluminium, B. Electrochem. 5(7) July 1989.
- [4] J.G. Hecker, "Aluminium Hard Coats", products Finishing, Dec. 1988.
- [5] F. Hoyduck and C. Durey "The case for Hard Anodizing", products Finishing, July 1988.
- [6] J. Pernick, "Problems in Hard coat Anodizing" Plating and surface Finishing, June 1988.
- [7] A.W. Brace and P.C. Sheasby "The Technology of Anodizing Aluminium", Technicopy Ltd, Stonehouse, Cloustershire, England, 1979.

افزایش دانسیته جریان و زمان آندایزینگ موجب افزایش سریع ضخامت پوششهای آندی سخت می شود و اگر دانسیته جریان و زمان آندایزینگ هر دو به طور همزمان عمل کنند، پوششهای آندی بسیار ضخیمی بدست می آید و چون درجه حرارت آندایزینگ در آندایزینگ سخت پائین است؛ عمل انحلال اکسید توسط اسید سولفوریک رخ می دهد و در نتیجه در زمانهای طولانی، کسب پوششهای ضخیم میسر می گردد.

کاهش درجه حرارت موجب کاهش انحلال اکسید، توسط اسید سولفوریک می گردد که در نهایت سبب افزایش پوششهای آندی سخت می شود.

در غلظت  $200$  گرم بر لیتر، ضخامت پوششهای آندی نسبت به سایر غلظت‌های آزمایش شده کمتر گردیده که علت آن احتمالاً به خاطر سرعت بالای حل شدن اکسید توسط اسید سولفوریک در این غلظت است [۱].

کاهش درجه حرارت، موجب افزایش مقاومت سایشی پوششهای آندی سخت گشته است. افزایش دانسیته جریان بر روی مقاومت سایشی در ابتدا از قانون خاصی پیروی نمی کند؛ اما در دانسیته جریان بیش از  $4 \text{ A/dm}^2$  مقاومت سایشی پوششهای آندی سخت بطور سریع کاهش پیدا کرده است. این پدیده می تواند به دلیل سوختن سطح این پوششها در دانسیته جریانهای بالا و در نتیجه نرم شدن آنها باشد [۱]. به همین دلیل عموماً دانسیته جریان در الکترولیت اسید سولفوریک  $4 \text{ A/dm}^2 - 2/5$  در نظر گرفته می شود [۶].

بهترین مقاومت سایشی پوششهای آندی، در غلظت اسید سولفوریک  $250-200 \text{ g/l}$  بدست آمده که مطابق با نتایج آزمایشات روسها و همچنین فرآیند «GS» در آلمان با غلظت اسمی اسید سولفوریک  $230 \text{ g/l}$  می باشد [۷].

بطور کلی افزایش دانسیته جریان، موجب افزایش سختی پوششهای آندی گشته است. در درجه حرارت بالا به دلیل حل شدن سریع اکسید توسط الکترولیت، پوششهای متخلخل تری بدست می آید که از سختی کمتری برخوردار